Ti 对 Ml(NiCoMnTi)₅ 合金相结构和充放电 循环性能的影响^{*}

未光明

(厦门大学化学系固体表面物理化学国家重点实验室 夏门 361(005)

雷永泉 陈立新 王启东 (浙江大学时科科学与工程系 杭州 310027)

摘 要 研究了微量 Ti 在 MI(NiCoMuTi)s 古家中的作用 韩果去睡 石铸艺多件下 Ti 几千金貂云 TiNis 第二杯的形式在晶界析出 退火处理后 TiNis 和声火 把 SEM 和 EDS 表明 Ti 以代于 4.85 把化心纳 P J 间的碎土 MI, 而至是 B 间的 Ni. Ti 在 A 侧的取代亚织 5°° 为主。此时等责在转款到退人心的放电音乐群在 310 mA n/g J 。 进一步提高取代基量依 全改善循环稳定性 但大大降低了放电春重

关键词 旷玄合金、 Ti, 相结构、电极

中图法分类号 TG139.7 文献标识码 A 文章编号 0412-1961(2001)09-0935-08

THE EFFECTS OF TITANIUM ON THE PHASE STRUC-TURE AND CHARGE/DISCHARGE PERFORMANCE OF Ml(NiCoMnTi)₅ ALLOY

ZHU Guangming

State Key Lab for Physical Chemistry of the Solid Surface and Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005

LEI Yongquan. CHEN Lixin, WANG Qidong

Department of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzbon 310027

Correspondent: ZHU Guangming, associate professor, Tel: (0592)2185905. Fox: (0592)2185905.

E-mail: gzhu@jingxian.xmu.edu.en

Manuscript received $2001-04 \cdot 23$

ABSTRACT Substitutional effect of small amount of Ti in hydrogen storage electrode alloy $Ml(NiCoMnTi)_5$ was systematically studied. The results show that Ti in the alloy is almost entirely separated out as a second phase of $TiNi_3$ at boundary of the as cast dendrite. After annealed, $TiNi_3$ phase disappeared, but SEM and EDS analyses indicate that the partially substituted element by Ti is mishmetal Ml, not Ni in *B* side as expected, i.e. Ti is an *A* side substituent element. The optimal substitution amount is 5% (atomic fraction), with which the corresponding alloy, both as cast and annealed, shows a high discharge capacity over 310 mA-h/g. If more Ti is added, a greatly decreased discharge capacity will be received with only a little increase of better cycle stability **KEY WORDS** hydrogen storage alloy, titanium, phase structure, electrode

 $Ml(NiCoMnTi)_5$ 是我国自主开发的 AB_5 型贮氢电极合金、在其中加入微量的 Ti 是为了在合金表面形成致

密的铽氧化喋、改善电极的循环稳定性¹.由于Ti的这个 作用类似于贮氢电极合金 Mni(NiCoMnAl)₅ 中的 Al^[2]、 故常被写在分子式 Ml(NiCoMnTi)₅ 的 B 侧 ^[1,3+7]。 然而同样是加 Ti. Sakai 却将其写在分子式的左边、如 La_{0.7}Nd_{0.2}Ti_{0.1}Ni_{2.5}Co_{2.5} 即认为 Ti 取代的是 A 侧 稀土元素^[9]、 Weaver 则写成了 AB₅Ti₂ 的形式。如 LaNi₅Ti_{0.1}, 即将 Ti 看成是外加元素、既不属于 A 示下 属于 B, 而且、他们在L较了 LaNi₅ 和 LaNi₅Ti_{0.1} 合金

^{*} 国家自然科学基金衍助项目 59801008 年国家 863 許新技工士 可究的项目 715-004-0060 收稿日期: 2001-04-23

作者简介,《朱光昭》 医、 1966 年生,副研究员

表面电子结构后认为、截量的 Ti 并不改变 LaNi5 的表 面状态,似乎否定了加 Ti 的意义 [9]。 付加 Ti 台金分子 式的不同写法。反映了人们对微重 Ti 在贮氧合金中的作 用有不同的认识。母于由过渡金属组成的 AB。 型贮氢合 全面言、 A 侧一般都是亚 d 电子过渡金属元素、能开成 稳定的氢化物: 而 B 侧一般为过 d 电手过渡金属元素、 不能形成稳定的氢化物,所以在多元合金化时、 A 侧通 常以左半周期过渡元素来取代。 B 侧通常只有牛周期过 渡元素来取代、否则可能会偏离化学计量比、寻致杂祖的 形成¹⁰⁻¹². Ti 为亚 d 电子过渡金属元素、接此规律在 Ml(NiCoMnTi)5 合金中应取代 A 侧同是亚 d 电子的稀 土金属元素. 而不应是 B 侧的 Ni, 这样 Ml(NiCoMnTi); 和 LaNi5Ti01 实际上都将是化学计量比 (B : A) 小于 5:1的非化学计量合金 有文献表明,化学计量比4町; 氢合金的结构和电化学性能有重要的影响^[13,14]。为了较 系统地揭示 Ti 在贮氢电极合金中的取代作用及其对电化 学生能的影响, 本文拟以 Ml(NiCoMnTi)5 力基本研究 引 象、根据 AB5 型贮氢金属间化合物 B 侧元素与 A 侧元 素应保持 5 : 1 的化学计量比关系,否则会在平衡态组 织中产生杂相这一原理、通过适当的相分析确定 Ti 在台 金中的取代位置,进而研究不同 Ti 取代量对电化学性能 的影响.

1 实验方法

按化学计量比在打式真空电弧 b 水冷铜坩埚中 (500 kPa 氩气保护)首先熔炼按 Ti 在 B 则取代设计的 Ml(Ni_{3 85-x}Co_{0.75}Mn_{0.4}Ti_x)(x=0.05, 0.1, 0.2) 즉列合 金. 配料时听用富 La 混合烯上 Ml 的化学组成 (质量分 数、 %)为 La 67.82、Ce 6 18, Pr 27 89, Nd 2 35, Fe 0.75、Ca <0.01、熔炼时、为使成分均匀化、每个合金翻 身重炼 3 -4 次、退火样品用真立封在石英玻璃管内、置 于 1050±10 C 马弗炉中退火 10 h。所有铸态和退火后 的块状合金样品敲碎后分成两部分,一部分留作相分析 用、一部分在不锈钢研钵中率成 300 目以下的粉末、用 作电极后性材料、电极制备过程如下:取 100 ng 贮氢台 金粉末、按 1 : 2 质量比与 360 目电解铜粉混合均匀后 在 980 MPa 的压力下冷压成直径为 10 mm 的圆片、放 入电极片夹持器中作为试验电极。

使用 H 型开口三电极体系进行电化学性能测试. 辅助电极为涂膏式 NiOOH/Ni(OH)₂ 电极、电解液为 6M KOH 水溶液、参比电极为浸在 6M KOH 水溶液中 Hg/HgO 电极.整个体系置于水浴槽中恒温. 元放电制度 如下: 50 mA/g 充电 7.0 h, 休止 10 min 后 50 mA/g 改电至截止电位 -0.6 V(相付 Hg/HgO 电极); 高倍率放 电时放电速度为 150 mA/g 和 250 mA/g, 其它不变. 毋 个试样循环充放 100 次

XRD 相分析实验在 Rigaku D/Max IIIBX X 射线

椅未衍射仪上进行、工厂也压力 35 kV 电流 25 mA Cu K, 靶, 实验时花在 20° 00°的 20 范围内以 0.1°/min 的速度扫描全谱、然后以 0.08°/min 的速度慢扫 所得候 涉谱用 DBW5 9006 和 WYRIET version 3 设括处理 软件进行 Rietveld 全语法律、计算出译和的字量^{47°}.

 含金的块状样品进行锂嵌后,打塑地元,排
 70%HNO₃+25等乙醇 +5%HF 浸渍2 3 min, 水后 进行金相观察。 5EM 观察在 Hitach 5 570 扫描电镜
 上进行 专保证 EDS 付合金相应分享机的产硫性。柱晶
 未腐蚀。 TEM 观察使用 Philips CM200 透射电镜

鉴于 Ti 不理(点合金中可比有什三种基本情况。即 (1) Ti 存 B 侧取代 Ni (2) 存 A 侧取代插上元素、或 (3) 既不取代 A 也不取代 B, 前达马成新相, 实验在对情 况 (1) 即 Ml(Ni_{3 85} , Con 75 Mn (4 Ti)) 系列合金进行于 完整的相分析后, 根据所得结果又制品调试其它合金

2 实验结果与讨论

2.1 Ti 对 Ml(NiCoMuTi); 合金相结构的影响

 2.1.1
 TiNig 相助析出及基结构
 图 1a 与

 MINig 8Cop 75 Ming Tigger 合金的金榴嘎片、 可以看出





Fig.1 (a) Optical micrograph (a) and TEM bright field unage (b) of MINi (sCop 75 Mno 4 Theory as cast alloy: A denotes LaNig. B denotes 74Nig.

该合金铸态组织为枝晶。图 1b 方该合金枝晶晶界处(B 区)的 TEM 照片。通常合金成分会在枝晶晶界处发生偏 可、为此我们对图 1b 中的 B 区进行选区衍射、苹果(示于 图 2)表明 B 区由含 Ti 量较高的 TiNi; 相组成。Ti 在晶 界的优先取集析出与专相引较大的原子半径有关^[16,17]



图 2 医土中B K的选际的转移 Fig.2 Selected diffraction pattern of B area in Fig 1 (a) [t2t0] zone axis of TiNi3 (b) [0f10] zone axis of TiNi3

TiNi₈ 具有 DO24 结构, 属大方晶系, 空间 群为 P_{0_2}/mmc , 晶態常数为 a=b=0.5100(9) nm, c=0.8356(3) nm, 与 LaNi₅ 的晶態常数 (a=b=0.50455(7) nm, c=0.4037(1) nm) 相比, a 值近似 相等, c 值约为 LaNi₅ 的两倍, 实际上, TiNi₃ 是两下 LaNi₅ 晶胞沿 [210] 方向错于 (1/3)[1210] 的距离在 c 轴 方向上相互交替堆砌而成, 它们的晶体结构见图 3.

2.1.2 TiNi₅ 袖在 Ml(NrCoMnTi)₅ 含全中的含量 XRD 证实了 TiNi₄ 招的存在。在图 1 所示的 MlNi_{3.8}Co_{0.75}Mn_{0.4}Ti_{10.15} 含全的 X 址线衍射实测谱及 Rietveld 拟合谱上。可清晰地看到 TiNi₅ 云方结构的 (004) 峰。据 Rietveld 拟合谱进行物相定量计算的结果



- Fig.3 Hexagon structure schematics of (a) LaNi5 and (b) TiNi3, drawn according to XRD data by DBWS 2006 software (supplied by Young R A^{115})



- **图 4** 韩态 MIN_{63/8}Co_{0.75} Mu_{0.5}Tu_{0.05} 含金 X 射线行射的 Rictveld 运精的图谱
- $\label{eq:Fig.4} Fig.4 \mbox{ Rirtveld refined XRD pattern of as cast} $$ MlNi_{3/d}Co_{0/75}\mbox{ Mno}_{-4}\mbox{ If}_{0.05}\mbox{ allow} $$$

表明, 合金中 TrNi₃ 相的主度 (质量分数, 下回) 为 2.51%, 换算成 (TiNi₃)/(MINi_{3.8}Co_{0.75}Mn_{0.4}Th_{0.05}) 摩尔比即 为 0.049, 由于每摩尔 MINi_{3.8}Co_{0.75}Mn_{0.4}Th_{0.05} 摩尔比即 有 0.05 摩尔的 Ti, 即最多只能标出 0.05 摩尔的 TiNi₃, 故 0.049 的摩尔比说明, 合金中几乎所有的 Ti 都以 TiNi₃ 相的形式杆出。对含 Ti 量 x=0.1 和 0.2 的其它两个 MINi_{3.8}Co_{0.75}Mn_{0.4}Ti₃ 含金进行类似的分析得出, 合金 中标出的 TiNi₃ 第二框的主度分别为 4.98% 和 9.63%, 几手与含 Ti 比成正比, 表明在铸态 Mt(NiCoMnTi)₅ 含 213 各種的原子組成 MINi_{3 5}Con \approx Mun₁ Ti_{0.05} 铸态合金的 SEM 观察和 EDS 分析结果分别示于因 5 和 表 1. 可见看出,除了 LaNi₅ 和 TiNr₄ 相外、合金中还 存在有 LaNi₂ Laves 相,这是因为 Ti Ni 都同手合金 的 B 侧、形成 TiNi₃ 相后、母相 B 侧元素与 5 : 1 的 化学计量关系 (B : A) 相比偏少。故易形成 AB₂ 型的 低化学计量化合物析出。由表 1 可知、在各相中均有部分 Co,Mn 随机取代 B 侧的 Ni,但 Ti 和稽土元素 (La 或 Pr) 不同时在一个相中存在。说明 Ti 与稀土元素在形成 金属间化台物时性质上有明显的差异

2.1.4 退火处理后相结构的变化 x=0.05,0.10.0.20 的 MINi_{3 85-5} Co_{0.75} Mn_{0.4} Ti₂ 合金退火处理后, 施性增加、合金易粉碎、这给电镜样品的抛光带来于困难, 由于 得不到比较光亮的观察面, 故未对退火样品进行背散射二 次电子成像现察, 但从普通的 SEM 照片(内5b) 来看, 退 火处理后合金有许多裂纹, 这与合金中元素偏析的消除有 关 因为退火处理使合金元素的分布趋于均匀, 含金成分更 接近 AB₅ 型金属间化合物的化学计量化 而金属间化合 物由于其电子的局域化程度比金属互活体合金的要高, 通 常都表现出很高的脆性, 另外, TiNi₃ 样的消失也是一个 重要原因, 因为在贮氢金属间化合物中, Ti-Ni 合金通 常都表现出难粉碎难活化的特征^[13,14].

EDS 分析结果表明、 1050 c . 40 h 出头处理并系 能使成分完全均匀 在早些区域 Ti 含量偏高 如逐 55 中随机造取的"一"所标示的点、均合金的原子 4 30% La, 2 87% Pr 9.43% Ti, 62.04% Ni, 北成 厅. 44 86%Co, 6.25.(Mn, Ti 的含量显然高于平均值 0.83%) (原子分数)。表明成区域很可能是原来 TiNi。相存在 的区域,注意到上述成分还存在如下的化学计量关系 (La-Pr+Ti) : (Ni-Co+Mn)≈1 : 5. 这说明遗典 后 TiNi, 相消失, 同时还说明在平衡态症织中 Ti 应取 代音亲 A 画元素, 因为 Ti 与稀土元素一样是吸氢元 素。可以认为。 MI(NiCoMnTi)。 合金遵循 AB₀ 型贮 氢合金的左侧为亚 d 电子过渡金属元素、有删为过 d 电子过渡金属元素的通则。但是如按此通则将 Tr 改马 存 A 侧, MINi_{3.85-1}Co_{0.75}Mn_{0.4}Ti, 台金的化学计 電把 (B : A) 将小手 5 : 4、 5 (5-x)/(1+x)、 当 |x=0.05||时,化学计量比(B_ : A)只有 4.71 : 4,在 MINi_{3/8}Cou₃₇₅Mn_{0.4}Ti_{0.05} 合金的平衡态组织中理应迁 有低化学计量比的金属间化合物。如 LagNir, LaNig 等 存在,但我们进行了大量的 EDS 实验,并未显测到,可 能是形成了所谓的非化学计量贮固合金 18-19]。

为了奉清"非化学计量贮氢合金"的晶体结构、对 MI(Ni_{d 8}Con 75 Mn_{0.4}Ti₁₀₅)合金央状態火样晶进行手转 高倍的 TEM 观察、 发现合金中存在有大量的孪晶和层



图 5 特否 MIN₂ a Counte Mineral Linear 主体信托描电镜照片 Fig.5 SEM prefutes of MIN₂ a CounterMineral Times and key without etching (a) backscattered secondary electron image of the ast-cast (b) common picture of the 1050 L. 10 h annealed sample with showing a lot of cracks

	表 1	转意 MING &Courre Mun a Tuens 合金中各怕自辱子引成
Table 1	Atomic cousti	tutes of the phases appearing in as-east MIN1481/on 75Mno (Throp alloy)

Area in	Allow components atomic fraction, "5							
Fig.5a	La	Pr	11	Ni	Co		-	
Α			24.80	54.85	16 97	3.32	TiNi	
в	10 39	4 9(1	-	70.23	9.43	5.05	$TiNi_{d}$	
С	22.11	10.90		52 76	8 94	5 19	LaNts	

错,如图 6 所示.这些孪晶和层错应是由过剩的 A 原子 随机取代 CaCu₅ 型点阵中的 B 原子所致,因为 LaNi₂ 和 TiN₁₃ 都具有 DO₂₄ 六方结构,这种结构向 CaCu₅ 型 点阵结构转化时原子只须沿方向上作少许的调整即可,但 由于 B : A 的原子比的差异,调整后必然会出现孪晶和 层错.孪晶和层错出现的地方很可能就是图 5h 中 Ti 含 量较高的区域,可以认为,非化学计量贮氧合金的晶体结 构实际上是一种超点阵有序结构,只是由于有序结构的尺 寸小、宏观统计地看,好象 A 随机地取代了 B,使原有的 杂相消失了.

2.2 Ti 对 Ml(NiCoMnTi)₅ 合金电化学性能的影响

由于铸态 Ml(Ni_{3.85-x}Co_{0.75}Mn_{0.4}Ti_x) 系列台金中 Ti 主要以 TiNi₃ 第二相的折出、合金母村的化学计算 比 (B : A 必然会偏离标准化学计量比 5 : 1 的 关系, 为了能得到符合标准化学计量比的合金,我们设 计熔炼了 MlNi_{3.85}Co_{0.75}Mn_{0.4}+5%TiNi₃ 和 x=0.05, 0.10, 0.20 的 MlNi_{3.85-x}Co_{0.75}Mn_{0.1}Ti,系列合金, 成分列于表 2、同时为了对比,还制备了无 Ti 合金 MlNi_{3.85}Co_{0.75}Mn_{0.4}.

显然, 对于 MINi_{3.85}Co_{0.75}Mn_{0.4}+5%TiNi₃ 合金, 在铸态条件下母相的化学计量比 (*B* : *A*) 会由于 TiN₁₃相的标出而保持在5:1. 但退火处理后, 由于 TiN₁₃相的消失, 化学计量比 (B: A) 将 和 MIN_{13 85-x}Con 75 Mn_{0.4} 行金行合"A 何为吸氢 元素, B 何为非吸氢元素"的原则, 它们在退火态时化 学计量比 (B: A) 应等于5:1. 但在特否条件下, TiN₁₃相的析出使母相化学计量比 (B: A) 大于5: 1. 下面结合化学计量比对这三个系列合金的充成电循环 性能分别进行讨论.

2.2.1 MIN_{13 85}Con₇₅Mn_{0.4} -5⁸TiNi, 含全和 MIN_{13 85}Con₇₅Mn_{0.4} 含全的充放电循环性能 图 7 表明、铸态无 Ti 含 $\hat{\chi}$ MINi_{3 85}Con₇₅Mn_{0.4} 有 较高的放电容量、但套退转换 真空退火处理后, 破 电容量略有提高, 循环稳定性没有改变 加 Ti 后。 MINi_{3 85}Con₇₅Mn_{0.4}+5%TiNi₃ 含金的放电容量比 MINi_{3 85}Con₇₅Mn_{0.4}+5%TiNi₃ 含金的放电容量比 MINi_{3 85}Con₇₅Mn_{0.4} 稍有下降, 但容量衰退速率大大降 低。 500 浓循环后的容量比无 Ti 含金高出 70 mA·h/g 左右 (见表 3), 表明在贮釜电极合金中加入少量 Ti 提高 合金的电化学循环稳定性有明显的作用。退火处理而后 MINi_{3 85}Con₇₅Mn_{0.4}+5%TiNi₃ 含金存量衰退速率的变 化表明这种作用与含金的组织形态有一定的关系



图 6 退火态 MIN_{2.8}Con 75Mn_{0.4} Fig.65 含金中的李喆 (A) 亏归器 (B) Fig.6 Twin struction (A) and superlattice fault ribbon (B) in annealed MIN_{1.8}Con 75Mn_{0.4}Tu_{0.05} allow

表 2	 そ利加	Ti 🕂 澤	(电报言	令成于	चे तः	
e		4 m			_	

Table 2	Components of	f the three series of	1)-substituted	hvdrogen storage	electrode alloys
---------	---------------	-----------------------	----------------	------------------	------------------

Design formula	Formula rewritten in $A_{\eta}B_{z}^{*}$ form	$A_y B_x^*$ form stochion:		. <i>B</i> : A
		x=0.05	z=0 10	r=0 20
$Ml~(Ni_{3.85+x}Co_{0.75}Mn_{0.4}Ti_{x})$	$\mathrm{MITi}_{\mathbb{Z}} \left(\mathrm{Ni}_{5,85+a} \mathrm{Co}_{0,75} \mathrm{Mn}_{10,4} \right)$	47E 🕻 J	4.45 : t	1UD : 1
${ m Ml}_{1+r}{ m Tr}_r({ m Ni}_{3/85}{ m Co}_{0/75}{ m Mn}_{0/4})$	$Ml_{1+a} \; fi_{a}(N)_{3.85} Co_{0.75} Mn_{0.4})$	500 : 1	5 DO 🚼 I	5.00 : 1
MI(Ni _{3.85} Co _{0.75} Mn _{0.4})+5%TtNi ₃	MITi ₀₋₁₀ (Ni ₄₋₁₅ Co ₀₋₇₅ Mn ₀₋₄)		1.81 : E	

* A denotes hydrogen-absorbing elements, B denotes non-hydrogen-absorbing elements





Fig.7	Charge/discharge cyclic curves of as-cast and
annea	led MI(NiCoMnTi)5 alloys at 250 mA/g rate

 2.2.2
 MlNi_{3.85-x}Co₀₁₇₅Mn_{0.4}Ti_x
 合全充改电

 循环性能
 从表 3 可以发现,无论是铸态还是退

火车车品 $MIN_{13,85-1}Co_{11,75}Mn_{0,4}Tr_{1}$ (z=0.05, 0.10). ()20) 合金的成电容量及容量衰退速率均低于无 Ti 合 全 MINias-CoomMnon, 进一开表明用 Ti 取代 Ni 降 |低了合金的成电容量、提高了合金的循环稳定性。但对 于诗忘样品,合金的鼓电容量并不是随 & 的增加单调减 小、 前是在 x=0.1 时取较大的值 251.71 mAdr/a。 这 主印象与 TiNu,相析出后母相(LaNi,相) 化学计量 L (B : A) 的减小有压。前面相分析结果业已表明。 在转至青金中 Ti 儿手全部以 TiNi。但的形式析出, (住于 MINi_{3 85-1} Courts Muora Tu) 音畫、 TiNia 全部 析出后母相的化学计量比为 (5 4x).1 → x=0.1 时即 为 4.6 : 1 Nogami 等 ¹⁰ 的实验曾经得出,对于 Mm(NiCoMnAl)_{5±}, 非化学计量合金, 化学计量比(B : A) 在 (4.76 : 1)--(4.55 : 1) 之间时合全的放电写 量为最大。特心 MINig 75 Cooper Minory Tior 合金折出全 部 TiNia 相后的母相化学计量し (B : A) 正好落在这 个范围内、其放电容量高出周围的合金表明了这个范围对 MINi3.85-, Con 75 Mnn "Tig 合金可能也适用。

進火处理后, 合金的放电容量随 z 的增大而单调减 小、即 x=0 10 对合金的放电容量不再为最大。注意到退 火处理后,由于 TiNis 相的酒失和 Ti 实际取代的是 A 侧 的稀土元素、MINia 55-, Coorts Mno.) Ti, 合立的化学计 量北 (B : A) 发生了变化, 等于 (5 x) : (1+x) 具体伯 列于表 2. 此时, 化学汁量比 B : 4 落入 (4.76 : 1)---(4.55 : 1) 的范围是 x=0.05 的合金、其值等于 47 : 1. 所以 MINig so Coorto Mnora Tiquot 表现出较高的放电管 量. $\leq x=0.10$ 和 0.20 时, MINi_{3-85-x}Co_{0 行}Mn_{0.4}Ti₂ 合金的化学计量比 (B : A) 过小。会导致太多的低化学 计量比 (B : A) 的层错、孪晶甚至第二相的存在。这些 面缺陷、体缺陷或杂相部分不吸氢, 或即使吸氢但氢化物 过于稳定、不易放出。从而降低合金的比容量。以 B ; A 等于2 : 1 的 LaNi₂ 万例、 - 其氢化物在室温下的分 解氢压小于 10 Pa. 十分稳定^[20/24]、 放电容量尚不到

表 3 下同組成的 MI(NiCoMuTi)5 音変的充放电循环特性(25 C) Table 3 Charge/discharge evolution performance of MI(NiCoMuTi)5 alloys at 25 C

Alloys		discharge capacity, mA-h/g				rate of decay	
	г	maximum capacity		after 500 cycles		nnA-h/g cyc	
		as-cast	anneal⊷l	as-c 4st	atimealed	વડ હતકા	annealed
$MIN_{13,85}Co_{0/75}Mn_{0/4}$	0 	287 36	298-23	108.04	118/26	0.38	0.38
+x%TiNi	ភ	279/47	278,46	179.58	188.97	0.24	0.19
	0.05	245 19	263-51	132 15	176.05	0.24	0.19
$MIN_{4.87-2}Co_{0.75}Mn_{0.4}Ti_{2}$	0.10	25t 71	258.42	139-10	159.78	0.24	0.11
	0.20	217.54	226.54	146.62	161.03	0.21	0.13
	0 Q5	310-23	314,74	161.99	181 40	0.3[0.28
$(MI_{1-a}T_{1r})Ni_{3 85}Co_{0.75}Mn_{0 4}$	0.10	273.98	276 21	163.35	166-29	0.23	0.23
	U 20	250.27	252.10	16740	471.40	0.18	0.17

 $80 \text{ mA-h/g}^{[22]}$.

比较图 7b 和表 4 表明, MINi_{3,85}, _eCo_{6.75}Mn_{6.4}Tr_e 系列言金的容量衰退速率无论是铸态还是這人惹都隨 。 的增大而减小, 但比退大态框比, 铸态言金的容量毫退车 明显大于退火态, 说明 TiNi₃ 相的折出削弱了 Tr 提高合 金循环稳定性的作用

将 MlNi_{3 85-2}Co_{0 75}Mu_{0 1}Ti₂ 系列合金与 Ml(Ni_{3.85}Co_{0 75}Mu_{0 4})+5%TiNi₃ 相比、可以发现, 无论是铸态还是退火态. MlNi_{3 85-7}Co_{9 75}Mu_{0 4}Ti₇ 系列合金的放电容量都比较低,造成这个现象的原因 是它们 B 侧的成分相差较大,从去 2 下难看出、 MlTi_{6 10}(Ni_{4 15}Co_{9 75}Mu_{0 4}) 合金具有明显低得多的Co 含量和 Mn 含量、而有研究表明、在本文所讨论的含量 范围内降低 Co 或 Mn 含量都将使合金表现出较高的切 始放电容量 ^{20 24]}.

2.23 (Ml1-gT1g)Ni3 55C00.75Mno1 合全的充效电 循环性能 图 7c 表明, (MI1-, Ti,)Ni185C00 75 Mn01 系列旨金有较高的放电容量。三个合金均在 250 mA-h/g 以上,这可能是因为 [Mh_{1-x}Ti_x]Ni_{3 85}Cu_{0 75}Mn₀₄ 符 台标准化学计量比、盲金组织中不能有效吸放间的部分、 如孪晶、第二相比较少的缘故。从表 5 可以看出。放电容 量随 x 的增加而减少,当 x=0.05 时,言金的改电容量 甚至大于无 Ti 的 MlNi_{3 85}Co_{0.75}Mn_{0 4} 合金, 说明用少 量的 Ti 取代 MINia 85 Courts Mno 4 台金中 MI 并不一定 都降低放电容量。与 MINi3.85-5Con 75 Mn0 4 Tis 台金相 比, (Ml1-,Tix)Ni3 85 Cou 75 Muo 4 合金的容量衰退速 奉较高,这与其较高的放电容量有一定的关系。通常合金 的放电容量越大、充放电时台金的体积变化就越大、合金 越易粉化。由于表面腐蚀引起的容量损失就越大^[25]。另 外。(MI_{1-x}Ti_x)Ni_{3 85}Co_{0 75}Mn_{0 4} 合金中相对较少的孪 晶、层错和第二相等缺陷可能也是原因之一、但这些需实 验的进一步证实.

退火处理对 $(Ml_{1-x}Ti_x)Ni_{3.85}Co_{0.75}Mn_{0.1}$ 合 金的放电容量影响不大、仅比铸态合金增加了 2— 5 mA· h/g,容量衰退速率也只是略有下降 这一点与 $Ml(Ni_{3.85}Co_{0.75}Mn_{0.4})+5\%TiNi_3 合金括颇为相似,可$ 能是因为这两类合金都是按"A侧为吸氢元素、B侧为非吸氢元素"的通则设计的、化学计量比 <math>(B:A) 偏离 5 :1 的程度不大、减小了 TiNi_3 等的折出倾向、致使 退火前后合金的组织变化不大。

意之、如按 Ti 是 A 侧元素来设计合立、可得到较高的放电容量,综合来看、 MlNi_{3 80}Co_{0.75}Mn_{0.1}Ti_{0.05} 和 MlNi_{3 85}Co_{0.75}Mn_{0.4}+5%TiNi₃合金的电化学性能较好、它们不仅起始容量高、500次循环后的放电容量也较高。

3 结论

(1) 铸态条件下、 Ti 在 Ml(NiCoMuTi)。合金甲玉要以 TiNi, 第二朝的形式在晶界框出, 产件有 LaNig 相的形成, TiNi, 拓的卡度与 Ti 含量成正比。 1050 C, 10 h 退火处理后, TiNi; 柏和 LaNig 相消失, 但使含金存留大量的层错和孪品。

(2) EDS 分析结果表明, Ti 应算 作 A 侧元素, 即 在 MIN_{3,80}Co_{0.75}Mn_{0.4}Ti_{0.05} 合金中, Ti 取代 A 侧的 稀元, 而非 B 侧的 Ni.

(3) Ti (J A 侧稀土的取代量以 5%(原子分数) 力 直,此时音金在铸态和起火态的放电容量在 310 mA-h/g 以上,过多地提高取代量量提高了含金的循环稳定性,但 大人降低了放电容量。

(4)一般而言 Ti 的取代降低了合金的放电容量、提 高了循环稳定性 且变化幅度随 Ti 含量的增大而增大。

(5)考虑到 Ti 在合金中易思 TiNis 和的形式所出, 以 MINi₃ 85Con 75 Mini (+5%TiNis 形式设计的合金既具有 Ti 合金有较高成电容量的特点, 又具有很好的循环稳定 性,表现出较好的综合电化学循环性能。

参考文献

- [1] Let Y Q, Li Z P, Wi J, Wang Q D, J Less, Common Met. 1991, 172-174: 022
- [2] Ikoma M, Umeo Y, Kawano H, Yanagihara N, Ito Y, Matsumoto I. The 27th Battery Symposium on Japan, 1986; 89
- [3] Zhou Y, Lei Y Q, Luo Y C, Cheng S A, Wang Q D, Zhang Y C, Acta Metall Sin, 1996; 32: 857
 (3) 昼, 富水泉、罗乐香、成少安、下留车、东水信, 宝属学 报 1996; 32: 857)
- [4] Chon L X, Lei Y Q, Zhu G M, Pan H G, Ren K, Li Z Z Yang X G, Wring Q D. J Alloys Compd. 1999, 293–684
- [5] Zhou Y. Zhang Y F, Let Y Q, Wong Q D. Int J Hydrogen Energy 1008, 23–183
- [6] Wang Q D. Chen C P. Lei Y Q. J. Alloys Compd. 1997, 253 / 254 (629)
- [7] Li C J, Wang X L, Wang C Y J Alloys and Compil, 1998, 2669–300
- [5] Sakai T, Miyamura H, Kuriyama N, Kato A, Oguro K, Ishikawa H J Less Common Met, 1990 159, 127
- [9] Weaver J H, Franciogi A, Wallace W E, Smith Kevin H J Appl Phys. 1980; 51: 5847
- [10] Brewer L, Wengert P R. Metal Trans, 1973, 1-83
- [11] Jaksie M M. Electrochemica Acta, 1984, 29: 1539
- [12] Flanagan I B. Oates W A. In Schlapbach L ed., Hydrogen in Intermetallic Compounds I Electronic, Thermodynamic, and Crystallographic Properties, Preparation, Berlin Heidelberg Springer-Verlag, 1988; 49, Gupta M, Schlapbach L. ibid, 139
- [13] Nogami M. Tadokoto M, Kunoto M, Clukano Y, Ise T, furnkawa N. DENKI KAGAKU, 1993, 61, 1088
- [14] Coene W, Notten P H L, Hakkeus F, Einerhand R E F,

Daams J.L. Philosophicol Magazine, 1992; 65A: 1485

- [15] Cheetham A K. In. Young R A ed Riverveld Method, New York: Oxford University Press (1993) 276
- [16] Sakai T, Yoshinaga H, Miyamura H, Kuriyama N Ishikawa H. J Less-Common Met, 1992; 180: 37
- [17] Sakai T. Miyamura H, Kuriyama N, Ishikawa H, Uchata I. Z Phys Chem, 1994; 183: 1373
- [18] Fruchart D. Z Phys Chem. 1993, 179: 225
- [19] Jordy C, Latroche M, Pereheron-Guegan A, Aehard J C Z Phys Chem 1994; 185, 119
- [20] Mlicher Oester H. Mat Mls Bull, 1976, 11 1244
- [21] Sakai T. Miyamura H, Kuriyama N, Kato A. Oguro A,

Ishikawa H $\ J$ Electrocheme Soc. 1990 $\ 137$ $\ 795$

- [22] Zhang L, O Hara T J, Michal M G. Electrochem Soc Proc. 1994, 27, 45
- [23] Ren K, Lei Y Q, Chen L X, Zhang Q A, Wang Q D Acta Metall Sin, 2000, 36: 361
 (任一可二重重泉、陈元和、张明安、王启东 金属学校、2000; 30: 361)
- [24] Sarradin J, Bronzel G, Percheron-Guegan A, Achard J C. Power Sources, Academic Press, 1975–5–331
- [25] Zhu G M, Lei Y Q, Chen L X, Zhang Q A, Wang Q D.
 Acta Metall Sta. 2001, 37–61
 (天七明, 笛水泉, 陈子所, 丁肖东, 金屬学报 2001, 37-61)